输运现象

复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

May 26, 2015

Contents

1	电导率	2
2	载流子的散射	2
3	迁移率、电阻率与杂质浓度和温度的关系	4
4	霍尔效应	4
5	*玻尔兹曼输运方程	5

1 电导率

•
$$:: V = V_0 + at = V_0 + \frac{eE}{m}t$$
, $\bar{V}_0 = 0$
 $:: V_d = \bar{V}_0 = \frac{eE}{m}t$, 即 $V_d = \frac{e\tau}{m}E$, τ 为平均自由运动时间

2 载流子的散射

● 若没有散射,在电场中的电子的速度会变得无穷大,也会发生bloch振荡。

载流子在运动中,由于晶格热振动和电离杂质以及其他因素的影响,不断遭到散射, 电场不可能使之无限加速。

散射的根本原因:周期性势场被破坏。由于附加势场的作用,使能带中的电子发生在不同k状态间的跃迁。

• 平均自由时间

- 实际上自由载流子在两次散射之间才真正是自由运动的,其连续两次散射间自由运动的平均路程称为平均自由程,而平均时间τ 称为平均自由时间。
- $\diamond N(t)$ 为在t时刻所有未受到散射的电子数,P为散射几率,即单位时间内受到散射的次数,则

$$N(t)Pdt = N(t) - N(t+dt) = -\frac{dN(t)}{dt} \cdot dt$$

 $\therefore N(t) = N_0 exp(-Pt) = N_0 exp(-t/\tau),$
平均自由时间 $\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty t P N_0 exp(-Pt) dt = \frac{1}{P}$

- 实际情况中, τ 为能量的函数,即 $\tau = \tau(E)$ ∴ $<\tau(E)>=\frac{\int_{\tau}(E)g(E)f(E)dE}{n}$, g(E)是能量态密度,f(E)是费米函数 $- \tau$ **的物理意义** 载流子的自由时间遵循统计分布,但简单地可以认为所有电子从时间t = 0 开始被加速"自由"地运动,平均来说当 $t = \tau$ 时,电子受到一次散射,因此

$$\therefore \bar{V}_d = -\frac{qE}{m_n^*} \tau_n \therefore \mu_n = \frac{e\tau_n}{m_n^*}, \sigma_n = \frac{ne^2\tau}{m_n^*}$$

• 电导有效质量

以硅为例,

$$j = nq\mu_n E$$

$$\therefore \mu_n = \frac{1}{3}(\mu_l + 2\mu_t), \mu_l = \frac{q\tau}{m_l^*}, \mu_t = \frac{q\tau}{m_t^*}$$

$$\therefore \mu_n = \frac{e\tau_n}{m_{cn}^*}, \frac{1}{m_{cn}^*} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{m_l} + \frac{2}{m_t}\right)$$

$$\mu_p = \frac{e\tau_p}{m_{cp}^*}, \frac{1}{m_{cp}^*} = \frac{(m_{cl}^*)^{1/2} + (m_{ch}^*)^{1/2}}{(m_{cl}^*)^{3/2} + (m_{ch}^*)^{3/2}}$$

• 电离杂质散射

散射几率P和杂质浓度大体成正比,和能量的3/2次方成反比

由于能量与温度成正比,因此在温度较低时,电离杂质有较强的散射作用 $\mu_i \propto \frac{T^{3/2}}{N_i}$ N_i 越大,散射几率越大

T 越高, 载流子平均热运动速度越大, 散射几率越小.

• 晶格散射

格波: 晶格原子的本征运动称为格波。

声学波:长波极限下,同一原胞两个不等价原子振动方向相同。

光学波:长波极限下,同一原胞两个不等价原子振动方向相反。

声子:格波能量量子化,作为玻色子处理,引入"声子"表示晶格振动能量量子化的单元,即晶格振动能量的量子。

对于Si, Ge等半导体只考虑纵声学波对电子的散射 $\mu_s \propto T^{2/3}$ T 越高,散射几率越大.

3 迁移率、电阻率与杂质浓度和温度的关系

- 当几种散射机构同时存在时, $P=\Sigma P_i o rac{1}{ au}=\Sigma rac{1}{ au_i} o rac{1}{\mu}=\Sigma rac{1}{\mu_i}$
- 同时考虑多种散射,

$$\mu = q \frac{\tau}{m_{nc}^*} = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

• 随着温度升高

$$\mu pprox \mu_N \propto N_n^{-1}$$
 中性杂质散射 \Rightarrow $\mu pprox \mu_I \propto T^{3/2}/N_I$ 电离杂质散射 \Rightarrow $\mu pprox \mu_S \propto T^{-3/2}$ 声学杂质散射 \Rightarrow $\mu pprox \mu_O \propto exp\left(rac{ar{h}\omega}{k_BT}-1
ight)$ 光学杂质散射

• 低电场下, V_d 与E成线性关系,但强电场下, V_d 趋向于饱和。其解释是,在强电场下漂移速度趋向于热运动速度,相当于电子的有效温度增加,而在高温下以光学杂质散射为主,温度升高 V_d 趋向于饱和。

4 霍尔效应

- 电流沿x方向,在垂直于电流的z方向施加磁场B,那么在垂直于电流和磁场的y方向上 将出现横向电场,这个效应称为霍尔效应。
- 做漂移运动的载流子,在垂直磁场作用下,受洛仑兹力产生偏转,在样品两侧产生电荷积累。横向电场所引起的漂移电流 (qE_H) 和洛仑兹力产生的霍尔偏转电流 (qV_xB_z) 抵消。
- 横向电场 E_y 正比于 $j_x \cdot B_z$,可写成 $E_y = R \cdot j_x \cdot B_z$; R是比例系数,称为霍尔系数。

$$\therefore eV_dB - eE_y = 0 \therefore V_dB = E_y$$

$$\therefore j_x = n - eV_d \therefore E_y = V_d \cdot B = -\frac{1}{ne}j_x \cdot B \Rightarrow R = -\frac{1}{ne}\frac{1}{ne}$$

5 *玻尔兹曼输运方程

•

即为玻尔兹曼输运方程

- 对于均匀半导体, $\nabla_r f = 0$, $\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_s = \nabla_k f \cdot \frac{dk}{dt}$
- 为解此方程引入弛豫时间近似,设

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{s} = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

$$\therefore -\frac{f - f_0}{\tau} = \nabla_k f \cdot \frac{dk}{dt}$$

• 弱电场下, 求得 σ 为一张量, 各项同性时,

$$\sigma = -\frac{2e^2}{(2\pi)^3} \int_{\tau} v^2 \frac{\partial f_0}{\partial E} dk$$